

## Title (en)

Process and device for purification of noxious exhaust gases by chemical conversion

## Title (de)

Verfahren und Einrichtung zur Reinigung von schadstoffhaltigen Abgasen durch chemische Umsetzung

## Title (fr)

Procédé et dispositif pour la purification des effluents gazeux nocifs par conversion chimique

## Publication

**EP 0735320 A2 19961002 (DE)**

## Application

**EP 96102121 A 19960214**

## Priority

DE 19511643 A 19950330

## Abstract (en)

The method cleans waste gases with toxic substances esp. from CVD and plasma processes. The cleaning is carried out in a combustion chamber with a burner to generate a combustion gas flame. the flame serves to heat and/or chemically convert the toxic substance. The surfaces of the chamber and/or surfaces brought into the chamber are covered with a porous layer of silicon. The waste gas with the toxic substance is heated in the chamber and is guided along the surfaces in question. The porous silicon dioxide layer is cut away by thermal oxidation of silane or another silicon gas following purification phases in the chamber. The secondary, fluid toxic substance e.g. silicon fluoride, formed from the chemical reaction of the fluoride toxic substance with the hot silicon dioxide is hydrolysed using absorption and may also be neutralised.

## Abstract (de)

Abgase aus CVD- und Plasmaprozessen enthalten unterschiedliche Schadstoffe, insbesondere Fluor - und Silizium-Verbindungen. Sie werden durch ein mehrstufig wirkendes Verfahren in einer Brennkammer (1) mit Hilfe einer Brenngasflamme (11) thermisch zersetzt, oxidiert oder zur chemischen Reaktion aktiviert. Fluorhaltige Bestandteile des Abgases werden an, mit Siliziumdioxid bedeckten, erhitzten Oberflächen (14,15,16) der Brennkammer (1) in flüchtige, in einem nachfolgenden Prozeßschritt leicht hydrolisierbare und neutralisierbare Verbindungen chemisch umgesetzt. Die Abscheidung poröser Siliziumdioxidschichten auf Oberflächen in der Brennkammer (1) erfolgt durch thermische Oxidation von Silan oder von anderen Siliziumverbindungen sequentiell zu zeitlichen Reinigungsphasen von Abgasen mit fluorhaltigen Abgasen. Das Verfahren ist besonders für die Reinigung von Abgasen aus Prozessen geeignet, bei denen fluorhaltige und siliziumhaltige Schadstoffe in natürliche Folge anfallen. Da bei dem Verfahren in einer einzigen Brennkammer (1) nacheinander mehrere chemische Umwandlungsprozesse zur Wirkung gebracht werden, erzielt man sehr niedrige Schadstoffgehalte in der Abluft.

## IPC 1-7

**F23G 7/06**; **F23J 15/04**; **F23M 9/06**; **F23M 5/00**

## IPC 8 full level

**F23G 7/06** (2006.01); **F23J 15/04** (2006.01); **F23M 5/00** (2006.01); **F23M 9/06** (2006.01)

## CPC (source: EP)

**F23G 7/065** (2013.01); **F23J 15/04** (2013.01); **F23M 5/00** (2013.01); **F23M 9/06** (2013.01); **F23G 2209/142** (2013.01); **F23J 2215/30** (2013.01); **F23J 2219/40** (2013.01)

## Cited by

GB2308991A; DE102006052586A1; DE102006052586B4

## Designated contracting state (EPC)

BE CH DE ES FR GB IE IT LI NL

## DOCDB simple family (publication)

**EP 0735320 A2 19961002**; **EP 0735320 A3 19970326**; **EP 0735320 B1 20001011**; DE 19511643 A1 19961002; DE 59605974 D1 20001116

## DOCDB simple family (application)

**EP 96102121 A 19960214**; DE 19511643 A 19950330; DE 59605974 T 19960214